正 修 科 技 大 學 附 設 專 科 進 修 學 校 課 程 表

109 學年度第 一 學期 班級：二專 電子二甲 教室： 週一15-0401/週二上午06-0404/週二下午06-0103

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 週 次 | 年課節次月 日程時間 | 週一 | 年課節次月 日程時間 | 週二 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 導師時間│班會 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| 08:00 |08:50 | 08:50 |09:40 | 09:50 |10:40 | 10:40 |11:30 | 11:30 |12:20 | 13:00 |13:50 | 13:50 |14:40 | 14:50|15:40 | 15:40 |16:30 | 16:30 |17:20 | 08:00 |08:50 | 08:50 |09:40 | 09:50 |10:40 | 10:40 |11:30 | 11:30 |12:20 | 13:00 |13:50 | 13:50 |14:40 | 14:50|15:40 | 15:40 |16:30 | 16:30 |17:20 |
| 01 | 109.08.31 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 晶圓製程技術概論 | 晶圓製程技術概論 | 晶圓製程技術概論 | 數位系統設計 | 數位系統設計 | 109.09.01 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 02 | 109.09.07 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.09.08 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 03 | 109.09.14 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.09.15 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 04 | 109.09.21 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.09.22 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 05 | 109.09.28 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.09.29 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 06 | 109.10.05 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.10.06 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 07 | 109.10.12 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.10.13 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 08 | 109.10.19 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.10.20 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 09 | 109.10.26 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.10.27 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 10 | 109.11.02 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.11.03 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 晶圓製程技術概論 | 晶圓製程技術概論 | 晶圓製程技術概論 | 數位系統設計 | 數位系統設計 |
| 11 | 109.11.09 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.11.10 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 12 | 109.11.16 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.11.17 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 13 | 109.11.23 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.11.24 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 14 | 109.11.30 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.12.01 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 15 | 109.12.07 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.12.08 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 16 | 109.12.14 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.12.15 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 17 | 109.12.21 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.12.22 | 晶圓製程技術概論 | 晶圓製程技術概論 | 晶圓製程技術概論 | 數位系統設計 | 數位系統設計 | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 18 | 109.12.28 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 109.12.29 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 19 | 110.01.04 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 半導體元件概論 | 基礎光學 | 基礎光學 | 110.01.05 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 單晶片微電腦 | 工程產業技術(三) | 工程產業技術(三) | 電子實習 | 電子實習 | 電子實習 | 現代世界史 | 現代世界史 |
| 20 | 110.01.11 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 110.01.12 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 21 | 110.01.18 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | 110.01.19 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 備 |  § 依「大學法施行細則」及「專科學校法施行細則」規定學分之計算，原則以授課滿18小時為1學分。 § 「數位系統設計」、「晶圓製程技術概論」為網路教學課程，在校內需至少3週次授課，作為說明、講解、評量及考核的教學課程。 |
| 註 |
| 科 目 名 稱 | 現代世界史 | 電子實習 | 單晶片微電腦 | 數位系統設計 | 半導體元件概論 | 晶圓製程技術概論 | 基礎光學 | 工程產業技術(三) |
| 課程代碼（必\選修) | 7030161(必修) | 703A251(必修) | 703A301(必修) | 703A321(必修) | 703A331(必修) | 703A441(必修) | 703N291(選修) | 703N351(選修) |
| 學 分(時數) | 2.0(2.0) | 3.0(3.0) | 3.0(3.0) | 2.0(2.0) | 3.0(3.0) | 3.0(3.0) | 2.0(2.0) | 2.0(2.0) |
| 任 課 教 師 | 于蕙清 | 陳振聲 | 廖忠興 | 林淑芸 | 劉冠廷 | 蔡有仁 | 張法憲 | 黃新賢 |

70321